

專利局動態

[臺灣]

智慧局公布發明創作獎助辦法修正草案

「發明創作獎助辦法」繼 2014 年之修正後再次進行修正，草案要點如下：

1. 國家發明創作獎之貢獻獎已於 2014 年刪除，故刪除獎助對象相關規定。
2. 放寬參選資格及限制，參選資格為於舉辦評選年度之前 6 年度內，且於報名截止日仍有效之我國專利權，未獲獎者得再參選 1 次。
3. 以新型專利參選者應檢附新型專利技術報告。
4. 增加國家發明創作獎評選審議會評選委員人數。
5. 修正國家發明創作獎評選程序。
6. 增訂鼓勵個人發明人創新發明措施。
7. 增訂申請複查評選結果之程序。

資料來源：“預告修正「發明創作獎助辦法」部分條文。” TIPO. 2015 年 6 月 10 日。 <<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=551606&ctNode=7452&mp=1>>

[日本]

日本專利局公布 2014 年會計年度專利審查品質滿意度調查

日本專利局自 2012 年會計年度開始逐年調查使用者對專利審查品質的滿意度，「2014 年會計年度專利審查品質之使用者滿意度調查報告 (Report on FY2014 Annual User Satisfaction Survey on Patent Examination Quality)」已經公布，進行調查的項目為日本國內申請案整體專利審查品質，以及 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案的整體國際檢索和國際初步審查品質，結果顯示回覆者中高達 9 成對專利審查品質感到滿意。使用者在專利審查的許多面向都感到滿意，特別是「對單一性或新事項之判斷」滿意度提昇，同時也希望日本專利局在「審查意見書中對新穎性和進步性的核駁理由提供足夠之說明」、「減少審查委員之間對於可專利性判斷的不一致」和「提升對先前技術之檢索，特別是外國專利資料和非專利文獻之檢索」能有所改善。

資料來源：

1. “JPO Releases Report on Annual User Satisfaction Survey on Patent Examination Quality,” 經濟產業省. 2015 年 5 月 27 日。
<http://www.meti.go.jp/english/press/2015/0527_01.html>
2. “(Executive Summary) Report on FY2014 Annual User Satisfaction Survey on Patent Examination Quality,” JPO. 2015 年 5 月。
<http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/pdf/user_survey/user_survey_fy2014.pdf>